

引用信息: Wang Xue-Feng; Yu Min; Qin Qi-Zong. Acta Phys. -Chim. Sin., 1996, 12 (08): 673-676 [王雪峰; 余敏; 秦启宗. 物理化学学报, 1996, 12(08): 673-676]

[本期目录](#) | [下期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[\[打印本页\]](#) [\[关闭\]](#)

## 266nm脉冲激光光解基质隔离的cis-(NO)<sub>2</sub>

王雪峰; 余敏; 秦启宗

复旦大学激光化学研究所, 上海 200433

摘要:

关键词: 基质隔离 激光光解 cis-(NO)<sub>2</sub>

收稿日期 1996-05-13 修回日期 1996-06-17 网络版发布日期 1996-08-15

通讯作者: 秦启宗 Email:

### 本刊中的类似文章

1. 邓文平 徐刚 万磊 刘安雯 高波 杜军和 胡水明 陈旻. 固态氢分子基质隔离高分辨光谱实验装置及其应用[J]. 物理化学学报, 2008, 24(08): 1329-1334

Copyright © 物理化学学报

扩展功能

本文信息

[PDF\(661KB\)](#)

服务与反馈

[把本文推荐给朋友](#)

[加入我的书架](#)

[加入引用管理器](#)

[引用本文](#)

[Email Alert](#)

[文章反馈](#)

[浏览反馈信息](#)

本文关键词相关文章

▶ [基质隔离](#)

▶ [激光光解](#)

▶ [cis-\(NO\)<sub>2</sub>](#)

本文作者相关文章

▶ [王雪峰](#)

▶ [余敏](#)

▶ [秦启宗](#)